CMOS 模拟集成电路原理 第二周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020年9月23日

作业内容:作业1:利用仿真结果,找到我们所使用工艺的 μ , C_{ox} , V_{th}

作业 2: 通过公式描述 V_B 的取值范围(提示:晶体管 M1-M4 均需要工作在饱和区);在 Cascode 电流镜中,假设有寄生电容 C_{par} ,利用公式估算并用仿真验证该电流镜的频率特性。(可以自由设置偏置、晶体管的尺寸以及寄生电容)

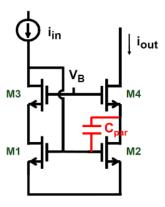


图 1: 题目 2

作业 3 假设差分对偏置电流为 200uA, W/L=20um/1um, 根据理论分析和仿真验证。1. 计算 g m >992. 计算差分输出电流为 198uA 时的差分输入电压。3. 如果需要把问题 2 中求得的电压扩大一倍,差分对的 W 需要如何修改?

本次作业使用 $W/L = 1\mu m/0.18\mu m$

Problem 作业 1

仿真的思路:建立电路图之后,对特定的直流点进行工作点仿真,即 OP 仿真,得到相关的直流参数如电流电压以及对应的电容等之后,通过相关公式计算栅氧的电容。

仿真,得到 nMOS $V_{th}=456.44mV, C_{gs}=1.32fF$,如图 **2**;得到 pMOS $V_{th}=319.17mV, C_{gs}=888.9aF$ 如图 **3**。

为了得到 C_{ox}

$$C_{GS} \approx \frac{2}{3}WLC_{ox}$$

$$C_{ox} = \frac{3}{2}\frac{C_{gs}}{WL}$$

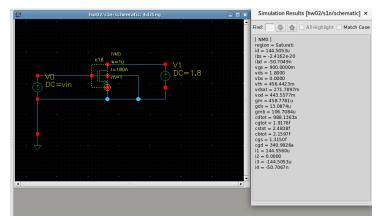


图 2: nMOS 参数

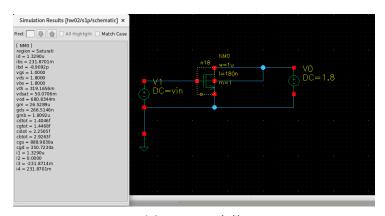


图 3: pMOS 参数

计算得到 $C_{ox,n}=0.0110F/m^2,~C_{ox,p}=0.0074F/m^2$ 之后即可通过电流公式进行计算 μ

$$I_d = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})^2$$

$$\mu_n = \frac{2I_d}{C_{ox} \frac{W}{L} (V_{od})^2}$$

计算得到 $\mu_n = 0.0240 m^2 V^{-1} s^{-1}$, $\; \mu_p = 1.3934 e - 04 V^{-1} s^{-1}$

Problem 作业 2

仿真的思路是建立 **图 4**,需要在偏置电流的基础上对各个点的电压进行预先设计,据此确定晶体管尺寸。建立之后需要先进行直流 **OP** 测试,确保各个晶体管工作在正常的饱和区,并且电流镜可以正常工作。进行小信号测试时依靠 **AC** 测试对电流源的驮载小信号进行扫频计算,通过电压-电流增益确定特征频率。

SubProblem 1

对 1, 3 管列式,记 V_x 为 M3 漏极电压, V_y 为 M3 源极电压:

$$V_B - V_x < V_{th}$$

$$V_B - V_y > V_{th}$$

$$V_x - V_y < V_{th}$$

$$V_x > V_{th}$$

那么

$$V_x < V_{th} + V_y < V_B < V_{th} + V_x < V_y + 2V_{th}$$

SubProblem 2

设 $V_x=1V$ 以 $V_{th}=0.5V$ 预估,可以使 $V_y=0.7V$ $V_B=1.4V$,设置偏置电流为 0.1mA 。据此计算得到: $(W/L)_3=7.2\mu/0.18\mu$ $(W/L)_1=0.56\mu/0.18\mu$

最终搭建电路如图4,频率响应如图5,特征频率为30MHz

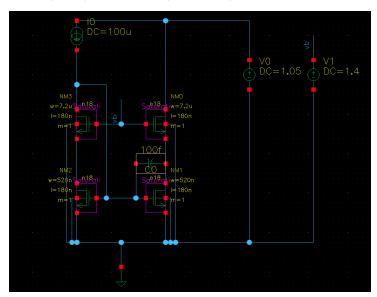


图 4: Cascode 电路

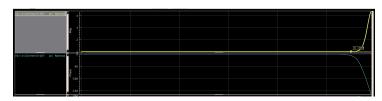


图 5: Cascode 电路频响

手工计算:

$$r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D} \approx = \frac{1}{0.1 \cdot 0.1/1000} = 1e6\Omega$$

那么特征频率为

$$f_t = \frac{1}{2\pi C r_{eq}} = \frac{1}{2\pi \cdot 100f \cdot 50k} = 31830988.61838Hz = 31.8MHz$$

Problem 作业 3

仿真的思路是建立一个基本差动对,通过理想电流源驱动差分对,锁定电流。对差动对的输入使用等大反向的驱动,通过 DC 扫描对输入电压进行驱动,并通过微分操作计算跨导。

SubProblem 1

搭建电路,如图 $\boldsymbol{6}$,对 V_{in} 扫描,结果如图 $\boldsymbol{7}$ 。 $g_m=1.2m$,得到 $0.99g_m=1.188m$,图中结果为 $V_{in}=2*16=32mV$,如图 $\boldsymbol{8}$ 。

手工计算

$$g_{m} = \frac{\partial \Delta I_{D}}{\partial \Delta V_{in}} = \frac{1}{2} \mu_{n} C_{ox} \frac{W}{L} \frac{\frac{4I_{SS}}{\mu_{n} C_{ox} W/L} - 2 \left(\Delta V_{in}\right)^{2}}{\sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_{n} C_{ox} W/L} - \left(\Delta V_{in}\right)^{2}}}$$

仿真得到 $\mu_n C_{ox} = 2I_d/(V_{od}^2)/(W/L) = 0.00039157 = k$,带入得到

$$g_{m,max}\sqrt{I_{ss}\mu_n C_{ox}W/L} = 0.0017699$$

SubProblem 2

I = 198u 时, $\Delta V_{in} = 2*0.14 = 0.28V$ 。如**图 10** 手工计算得到

$$V_{in} = \sqrt{2I_{SS}/(\mu_n C_{ox}W/L)} = 0.15981V$$

那么 $\Delta V_{in} = 0.32V$

SubProblem 3

此时可以认为,几乎是 ΔV_{in} 为最大值的时候,将其扩大为 2 倍,那么根据公式 $\Delta V_{in} = \sqrt{2I_{SS}/(\mu_n C_{ox}W/L)}$ 得到,W/L 变为 1/4 倍,即 $W=10\mu m$ 。

分别仿真出的电压是 0.15V 0.26V 如图 11 图 12

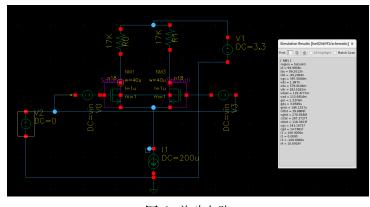


图 6: 差动电路

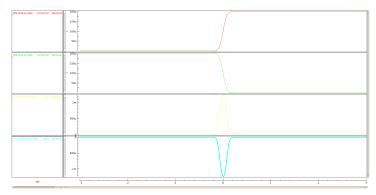


图 7: 差动电路结果

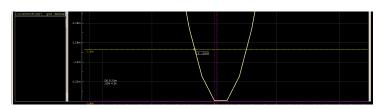


图 8: 差动电路区间

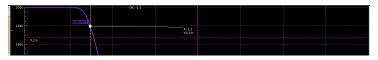


图 9: 差分电压

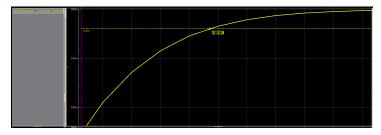


图 10: 198 uA 对应电压

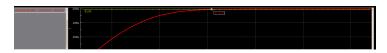


图 11: 抽取电压

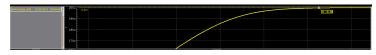


图 12: 抽取电压